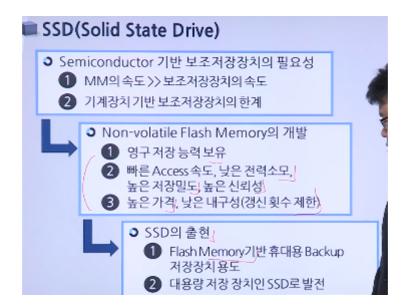
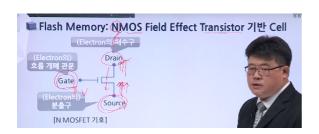
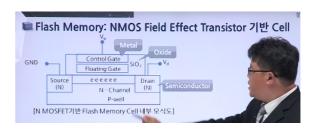
29강_Flash Memory 및 SSD

© Created	@Aug 15, 2020 4:31 PM
<u>≔</u> Tags	RE



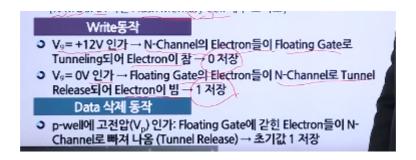


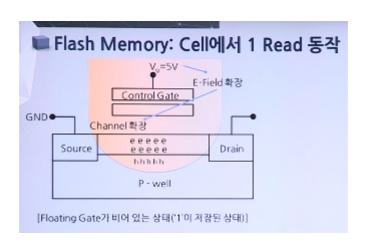


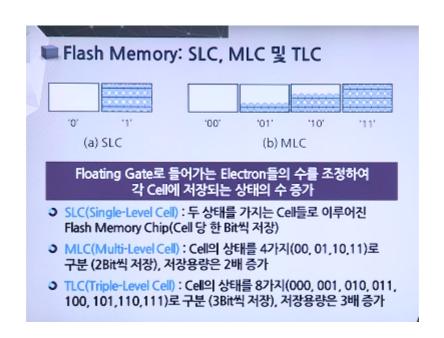
▼ script

그래서 이거는 NMOS 기반입니다. NMOS 라는 건 뭐냐면, 이 Source 와 그 다음에 이 Drain. 이게 N형 반도체로 되어 있다. 그러니까 반도체는 N형 반도체와 P형 반도체가 있는데, 이 Source 와 Drain 이 N형 반도체로 되어 있으면 N MOS 라고 부르고요, 이런식으로 Gate. 여기에 전원을 걸어줘서 이쪽에 흐르는 전류의 양을 조절을 하게 되는데요.. 그 조절을 하는 방식이 전원을 걸어줘서 electric field 에 의해서 조정한다.. 라고 해서 field effect transitor(FET) 가 되는 겁니다.

그 기반에 Falsh Memory Cell 내부 모식도를 보여주고 있는데요, 이 Cell 하나가 한 Bit의 정보를 저장하는 Cell 이 되겠습니다.







■ Flash Memory: SLC, MLC 및 TLC

MLC 및 TLC의 문제점

- Electron 수 조정을 위한 세밀한 작업 필요
- Data 구분의 어려움으로 인한 Access 속도 저하
- 오류 발생 빈도 증가 ↑
- 수명 단축 🗥

SLC, MLC 및 TLC 비교			
SLC	MLC	TLC	
1	2	3	
25us	x 2	x 3	
200~300us	x 3	x 4.5	
1.5ms	x 2	x 3	
100,000	/ 10	/ 100	
	SLC 1 25us 200~300us 1.5ms	SLC MLC 1 2 25us x 2 200~300us x 3 1.5ms x 2	



